

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成17年11月4日(2005.11.4)

【公開番号】特開2000-75034(P2000-75034A)

【公開日】平成12年3月14日(2000.3.14)

【出願番号】特願平10-256101

【国際特許分類第7版】

G 0 1 T 1/161

A 6 1 B 6/03

G 0 1 T 7/00

【F I】

G 0 1 T 1/161 A

A 6 1 B 6/03 F

G 0 1 T 7/00 C

【手続補正書】

【提出日】平成17年8月8日(2005.8.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

被検体の周囲に補正用放射線源を回転し、該被検体の周囲に配置した撮像手段で撮像したトランスマッショニング像と、前記被検体に放射性同位元素を注入し体外に放射される放射線を撮像したエミッショニング像とから前記被検体の断層像を再構成するポジトロン断層撮像装置において、エミッショニング撮影を選択すると、前記撮像手段を保持するガントリ内に補正用放射線源を照射位置から一時的に格納する格納手段を備えることを特徴とするポジトロン断層撮像装置。

【請求項2】

前記格納手段は、前記エミッショニング撮影を選択すると、前記補正用放射線源を装置の照射位置にある保持機構から取り外し、前記照射位置とは異なる位置に設けられた線源ホルダへ格納させることを特徴とする請求項1記載のポジトロン断層撮像装置。

【請求項3】

前記トランスマッショニング像の撮像時に前記補正用放射線源を被検体の周囲に回転させる回転保持手段を具備し、前記格納手段は該回転保持手段への前記補正用放射線源の着脱を行う着脱手段と、前記撮像手段と前記着脱手段との間に退避された補正用放射線源から放射される放射線が被検体に照射されることを防止する遮蔽手段とを備えることを特徴とする請求項1記載のポジトロン断層撮像装置。

【請求項4】

前記着脱手段は、前記補正用放射線源を前記被検体の体軸方向と平行に退避させることを特徴とする請求項3記載のポジトロン断層撮像装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 4】

(1) 被検体の周囲に補正用放射線源を回転し、該被検体の周囲に配置した撮像手段で撮像したトランスマッショニング像と、前記被検体に放射性同位元素を注入し体外に放射される放射線を撮像したエミッショニング像とから前記被検体の断層像を再構成するポジトロン断層撮像装置において、エミッショニング撮影を選択すると、前記撮像手段を保持するガントリ内に補正用放射線源を照射位置から一時的に格納する格納手段を備えた。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0015】

(2) 前述した(1)に記載のポジトロン断層撮像装置において、前記格納手段は、前記エミッショニング撮影を選択すると、前記補正用放射線源を装置の照射位置にある保持機構から取り外し、前記照射位置とは異なる位置に設けられた線源ホルダへ格納させる。また、前記トランスマッショニング像の撮像時に前記補正用放射線源を被検体の周囲に回転させる回転保持手段を具備し、前記格納手段は該回転保持手段への前記補正用放射線源の着脱を行う着脱手段と、前記撮像手段と前記着脱位置との間に退避された補正用放射線源から放射される放射線が被検体に照射されることを防止する遮蔽手段とを設けた。